## 激光工作物质的高精度检验

Abstract: Mark III system provides both fringe measurement technique and phase measurement technique to perform optical wavefront measurements for wide spectroscopic application. Optical plates, spheres, lens systems and optical materials have been tested with fringe and phase measurement techniques.

## 一、引言

光学干涉仪是测量光学元件面形、评价透镜质 量最常用的手段。七十年代人们将微型电子计算机 及相位探测技术应用到干涉计量上,使干涉条纹的 数据处理成为独立系统而将高精度光学元件的检验 发展到一崭新阶段。美国贝尔实验室<sup>[1]</sup> 首先研制成 带微型计算机的条纹扫描干涉仪,使干涉条纹的测 量精度由  $\frac{\lambda}{10}$ 提高到 $\frac{\lambda}{50} \sim \frac{\lambda}{100}$ 。我们运用MarkIII 型干涉仪测量了各种光学元件及光学材料的质量, 对仪器的性能进行了分析和讨论。

二、实验结果和讨论

Mark III 型激光数字波面干涉仪是将位相测 量技术应用于费素干涉仪上,利用实时相位同步检 验技术高精度测定光学波阵面的先进设备。系统采 用压电陶瓷调节干涉图形;用 100×100 二极管列阵 测量光强变化,并以电压形式通过多道电缆送到处 理机中。评定面形质量的主要量值即最大峰谷值 (PV值)及均方值(BMS值)。系统不仅仅能够实时数 字显示出最大峰谷值(PV)及均方值(BMS),还可 实时显示和绘图输出表面形状的立体图(OPD)、打 印出 PV、BMS 值及全面采样点的面形数据。

我们选择了几种典型的光学元件及材料进行测量,讨论该仪器在测量高精度光学平面、透镜和光学系统质量以及激光工作物质的光学均匀性等方面的 应用及特点。

1. 高精度平面测量

测量光路图见图1所示。 将反射率 *B*=4% 的 透射平板装在压电陶瓷驱动的相位插座上,在光路 中放入光束衰减片,将被测平面放在二轴调整架上, 调整干涉仪使之产生干涉图象,可分别作相位测量 或条纹测量。

图2显示出三块光学平板的干涉图形、表面形



P—相位插座; f—衰减片; 1—被测件(反射样品); 2—被测件(透射样品); R—反射平板

状的 3D 图及数据处理结果。1\*、2\*\* 样品的干涉条 纹看来极相似,肉眼已分辨不出两者的干涉条纹畸 变程度及差别。但从 3D 图看出 1\*\* 样品的面形精度 较高,因其波面呈波浪形起伏(通常高精度表面为波 浪形误差),2\*\* 平板的波面呈凹形。相位测量数据表 明 1\*\* 样品 面形 精度 PV 值=0.026  $\lambda$  (即 $\frac{\lambda}{40}$ ),2\*\* 的 PV 值=0.037 $\lambda$ ( $\frac{\lambda}{27}$ ),其精度低于 1\*\* 样品。

3\* 干涉仪平板的测定系采用条纹测量,先拍摄成 7~10 根干涉条纹图照片后放在 ZAPP 系统上自动探测条纹中心,再用手工修正后测定数据,平板的 PV 值为 0.039  $\lambda\left(\frac{\lambda}{25}\right)_{o}$ 

2. 透镜、光学系统质量及曲率半径测量

在测量前选择与被测件相对孔径相匹配的球面 镜作为参考镜装在相位插座上,被测球面装在带微 尺的5轴调整架上,作同轴调整使被测球面的球心 与参考球面焦点相重合而产生干涉后测量其面形精 度,将被测球面向前或向后移动则可测量球面曲率 半径 *R*<sub>s</sub>;如测量光学系统,需在被检元件后面放置 反射平板作零位检验。



图 3(a)是一傅里叶变换组合物镜系统的测试结 果。测试过程中,还可以校正系统中各物镜而使组 合物镜的质量达到理想效果。图 3(c)是在一球面镜 的测量数据及干涉图,利用调试机构使物镜的干涉 图调试至最佳位置,图中所示 PV-PWB 是在此位 置并经计算机处理所得相减离焦值(达到最小),从 而除去了数据中的调整误差。

3. 激光材料的光学均匀性测定

材料的光学均匀性是指内部折射率变化的程度 (包括整体和局部区域),在实际应用中根据需要而 制成各种形状和尺寸的元件,有些元件在传统的干 涉仪上很难调试且达不到高精度要求,用 Mark III 系统则可很容易地达到。举例如下:

 大尺寸光学元件的测定:测量象核聚变装置 所用的这种大型磷酸盐玻璃棒(尺寸为200×400× 50 mm),因为用费素系统及工作台大(长2.4m、宽 1m)而极易调试。其干涉图及数据处理结果见图4。 从3D 图看出因材料的局部缺陷而出现沟槽状波面 畸变引起质量下降。打印数据指出样品的其他区域 PV 值为0.062,而在沟槽状处 PV=0.1302,此区 域的光学质量明显下降。

2) 样品中不同部位质量的测量与比较: 在测试



(a) 大尺寸磷酸盐玻璃棒(200×400×50 mm) 的干涉图及相位测量



(b) 磷酸盐玻璃棒的透射波干涉图及数据处理 图 4 大尺寸磷酸盐玻璃棒的透射波干涉图及数据处理 中可以用光标对样品的任意部位进行测定,其中图 5(a)是取孔径充满样品截面时的测量结果;图5(b) 是取局部区域所测的结果,由于除去了右下侧多条 纹的部位而使 PV 值由1.790λ 降为0.77λ。用此 方法可以进行晶体毛坯的选棒工作。

常用的激光棒尺寸均较小(直径小于10mm),为 了精确测量小直径样品的光学质量,必需配上孔径 转换器使输出光束孔径从102mm缩小到33mm, 这种条件下最小可测量直径为3mm。

上述结果表明: 当被测件精度高于  $\frac{\lambda}{10}$  时,则干 涉条纹的畸变量很难用肉眼分辨,而 Mark III 系 统测量精度可达  $\frac{\lambda}{50}$ , 只需数十秒钟就能完成条纹 取样、数据处理等全部过程。



(a) 2# YAG:Nd 晶体光标取全部截面时的相位测量



(b) 2<sup>#</sup> YAG:Nd 晶体取孔径为截面的 70%
时的相位测量
图 5 YAG:Nd 晶体的光学均匀性测定

参考文献

[1] J. H. Bruning; Appl. Opt., 1974, 13, No. 11, 2693~2703.

> (中国科学院上海光机所 乔景文 邓佩珍 1985年8月8日收稿)

## 激光染料 Carbostyil 124 的光谱和激光性能

Abstract. Laser dye carbostyil 124 was synthesized. The spectral and laser properties of it